

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه گیلان

دانشکده پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

پیش بینی خواص مکانیکی نانو صفحات کربنی با استفاده از تئوری تابع چگالی

از

مصطفی صادقی

استاد راهنما:

دکتر رضا انصاری خلخالی

مهر ماه ۱۳۹۲

دانشکده پردیس بین الملل
مکانیک طراحی کاربردی

پیش بینی خواص مکانیکی نانو صفحات کربنی با استفاده از تئوری تابع چگالی

از
مصطفی صادقی

استاد راهنما:
دکتر رضا انصاری خلخالی

مهر ماه ۱۳۹۲

تقدیم به :

پدر و مادر عزیزم

که ، همیشه در تمامی مشکلات زندگی پشتیبانم بودند.

تقدیر و تشکر

حمد و سپاس بیکران، خداوند داور دادار را که به اینجانب توفیق داد تا برهه‌ای از سالهای تحصیلی خود را در محضر اساتید ارجمند و بزرگوار افتخار شاگردی یافته و در کنار تحصیل درس تادیب نفس بیاموزم. بر این ترتیب بر خود فرض می‌دانم به رسم قدردانی از استاد ارجمند راهنما جناب آقای دکتر رضا انصاری خلخالی که در محضر گران‌سنگشان زانوی تعلم زده و بهره‌های وافیه از وجود شریف و علم سرشارشان یافته‌ام سپاسگزاری و تشکر کنم. امیدوارم بعد از این نیز همواره بنده را از نعمت علم و ادب وجودشان بهره‌مند فرمایند.

و از مدیریت محترم و زحمتکش گروه، جناب آقای دکتر علی باستی که در طول این مدت از حضور نورانی‌شان بهره برده‌ام نهایت تشکر و سپاس را دارم.

و در نهایت از کلیه کسانی که در حین انجام این پژوهش یاریگر بنده بوده‌اند تشکر و قدردانی می‌نمایم و سلامتی روزافزون این عزیزان را از خداوند متعال خواهانم.

اجرکم عندالله

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
ذ	چکیده فارسی
ر	چکیده انگلیسی
	فصل اول
۱	مقدمه ۱-۱
۲	تاریخچه نانوتکنولوژی ۲-۱
۳	دسته بندی نانو مواد و تاریخچه ۳-۱
۳	نانو لایه ها ۲-۲-۱
۴	نانو پوشش ها ۳-۲-۱
۴	نانو سیسم ها ۴-۲-۱
۵	نانو حفره ۵-۲-۱
۵	نانو ذرات ۶-۲-۱
۵	نانو لوله ۷-۲-۱
۶	نانو صفحه گرافن ۸-۲-۱
۹	مدلسازی محاسباتی نانوسازه ها ۴-۱
۹	مدل دینامیک مولکولی ۱-۴-۱
۱۰	مدل مکانیک مولکولی ۲-۴-۱
۱۰	مدل کوانتوم ملوکولی ۳-۴-۱
۱۱	هدف از انجام این پایان نامه ۵-۱
	فصل دوم
۱۲	نانو سازه های کربنی ۱-۲
۱۲	گونه های مختلف کربن ۱-۱-۲
۱۳	کربن بی شکل ۲-۱-۲
۱۴	الماس ۳-۱-۲
۱۵	گرافیت ۴-۱-۲
۱۷	فلورن ۵-۱-۲
۱۷	نانو لوله های کربنی ۱-۵-۱-۲
۱۹	صفحه ی گرافنی ۲-۵-۱-۲
۲۴	هندسه ی نانو لوله ی تک جداره سلول واحد نانو لوله ۳-۵-۱-۲
	فصل سوم
۲۸	تئوری تابعی چگالی (DFT) مقدمه ۱-۳
۲۹	تقریب بورن - اوپنهایمر (بی دررو) ۲-۳
۳۰	معادلات کوهن - شم ۳-۳
۳۱	تقریب چگالی موضعی (LDA) ۱-۳-۳

۳۲	مشکلات تقریب چگالی موضعی	۲-۳-۳
۳۲	تقریب شیب تعمیم یافته (GGA)	۳-۳-۳
۳۳	رهیافت شبه پتانسیل	۴-۳
۳۵	انواع شبه پتانسیل	۲-۴-۳
۳۶	آشنایی با برنامه کامپیوتری Quantum ESPRESSO	۵-۳
۳۶	توانایی‌های کد PWscf	۶-۳
۳۷	برنامه‌های موجود در کد PWscf	۷-۳
۳۹	حل خود سازگار سیستم در کد PWscf	۸-۳
۳۹	قسمت CONTROL	۱-۸-۳
۴۲	قسمت ELECTRONS	۲-۸-۳
۴۳	قسمت ATOMIC-SPECIES	۳-۸-۳
۴۳	قسمت ATOMIC-POSITIONS	۴-۸-۳
۴۳	قسمت K_POINT	۵-۸-۳
۴۴	بحث و نتیجه گیری	فصل چهارم
۴۴	خواص مکانیکی نانو صفحه گرافن	۱-۴
۴۴	بهینه سازی ساختارها	۱-۱-۴
۴۶	مدول یانگ و نسبت پواسون	۲-۴
۴۸	مدول بالک	۳-۴
۵۰	مدول برشی	۴-۴
۵۲	تاثیر حرارت بر روی خواص مکانیکی صفحه گرافن	۵-۴
۵۳	سلول اولیه و فرضیات	۱-۵-۴
۵۴	مدل سازی و روش	۲-۵-۴
۵۵	اثر حرارت بر روی مدول یانگ صفحه گرافن	۳-۵-۴
۶۰	اثر حرارت بر روی مدول بالک صفحه گرافن	۴-۵-۴
۶۵	جذب فیزیکی	۶-۴
۶۶	بهینه سازی ساختارها	۱-۶-۴
۶۷	مدلسازی جذب فیزیکی	۲-۶-۴
۶۹	جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی گرافن	۳-۶-۴
۷۳	جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی گرافن	۴-۶-۴
۷۶	جذب فیزیکی مولکول گاز هیدروژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۸و۰)	۵-۶-۴
۷۷	جذب فیزیکی مولکول گاز اکسیژن بر روی نانولوله ی تک دیواره زیگزاگ (۸و۰)	۶-۶-۴
۷۹	خواص مکانیکی نانو صفحه گرافن تحت جذب فیزیکی	۷-۴
۸۱	مدول یانگ و ضریب پواسون گرافن تحت جذب فیزیکی مولکول هیدروژن	۱-۷-۴
۸۲	مدول یانگ و ضریب پواسون گرافن تحت جذب فیزیکی مولکول اکسیژن	۲-۷-۴
۸۴	جذب شیمیایی اتم هیدروژن بر روی نانو صفحه گرافن	۸-۴
۸۴	سلول اولیه و فرضیات	۱-۸-۴
۸۴	مکان های جذب سطحی	۲-۸-۴

۸۵	روش و مراحل	۳-۸-۴
۸۶	محاسبه خواص مکانیکی	۴-۸-۴
۸۶	مدول یانگ و نسبت پواسون	۲-۴-۸-۴
۸۷	مدول بالک	۳-۴-۸-۴
۸۸	مدول برشی	۴-۴-۸-۴
۸۹	نتیجه گیری	۹-۴
۹۰	پیشنهادات ادامه کار	۱۰-۴
۹۱	مراجع	۱۱-۴

فهرست شکل‌ها

۱۲	شکل (۱-۲)	توده کربن بی‌شکل
۱۳	شکل (۲-۲)	شبکه کریستالی الماس
۱۴	شکل (۳-۲)	شبکه کریستالی
۱۶	شکل (۴-۲)	شبکه کریستالی فلورن C_{60}
۱۷	شکل (۵-۲)	صفحه گرافن و نحوه رول کردن آن برای تولید نانولوله (n,m)
۱۸	شکل (۶-۲)	شبکه گرافن همراه با سلول واحد آن که در شکل سایه زده شده که دارای دو اتم در سلول واحد می‌باشد
۲۰	شکل (۷-۲)	نمای شماتیک از الف. نانولوله آرمچیر، ب. نانولوله زیگ-زاگ، ج. نانولوله کایرال
۲۵	شکل (۸-۲)	نمایش اندیس‌های کایرال (n,m) بر روی صفحه گرافن
۲۶	شکل (۹-۲)	سلول واحد الف. نانولوله آرمچیر (۵.۵)، ب. نانولوله زیگ-زاگ (۹.۰)
۲۷	شکل (۱۰-۲)	سلول واحد نانولوله کایرال (۶.۳)
۳۴	شکل (۱-۳)	تفکیک الکترون‌های اتم Si، به الکترون‌های مغزه و ظرفیت
۴۶	شکل (۱-۴)	نمای بالا از ساختار گرافن و سلول واحد شش وجهی
۴۷	شکل (۲-۴)	انرژی کرنش برحسب کرنش در محدوده همساز
۴۸	شکل (۳-۴)	انرژی کرنش برحسب کرنش در محدوده همساز
۴۹	شکل (۴-۴)	نمودار تغییرات انرژی کرنشی با مساحت
۴۹	شکل (۵-۴)	درصد افزایش طول پیوندی C-C مدول بالک و مدول یانگ
۵۰	شکل (۶-۴)	نحوه اعمال کرنش برشی به سلول واحد هگزاگونال
۵۱	شکل (۷-۴)	نمودار انرژی کرنشی بر حسب کرنش خطی و زاویه ای صفحه گرافن
۵۳	شکل (۸-۴)	سلول واحد تک لایه ی بهینه شده ی گرافن شش وجهی
۵۷	شکل (۹-۴)	انرژی فونون، تابعی از دما در کرنش‌های مختلف
۵۸	شکل (۱۰-۴)	انرژی کرنشی گرافن به عنوان یک تابع از کرنش در درجه ی حرارت‌های مختلف
۵۹	شکل (۱۱-۴)	استحکام داخل صفحه به عنوان تابعی از دما
۶۱	شکل (۱۲-۴)	انرژی فونون و کرنش مینیمم انرژی گرافن تک لایه با توجه به دما
۶۱	شکل (۱۳-۴)	تغییرات کل انرژی در ارتباط با سطوح مختلف کرنش با افزایش دما
۶۲	شکل (۱۴-۴)	تنوع کرنش در مقابل نقاط مختلف برای گرافن تک لایه برای دمای صفر کلوین
۶۳	شکل (۱۵-۴)	تأثیرات دما به منحنی انرژی کرنش در نقاط مختلف برای گرافن تک لایه
۶۴	شکل (۱۶-۴)	تغییرات مدول بالک صفحه گرافن در برابر حرارت
۶۴	شکل (۱۷-۴)	مشتق اول مدول بالک در برابر حرارت
۶۸	شکل (۱۸-۴)	موقعیت‌های قرار گیری مولکول‌ها بر روی صفحه گرافن و نانولوله
۶۹	شکل (۱۹-۴)	سلول واحد ریلکس شده گرافن در غیاب جذب فیزیکی مولکول دو اتمی
۷۱	شکل (۲۰-۴)	تغییرات انرژی بستگی بر حسب تغییر فاصله ی مولکول H_2 از صفحه ی گرافن، تقریب چگالی موضعی
۷۱	شکل (۲۱-۴)	تغییرات انرژی بستگی بر حسب تغییر فاصله ی مولکول H_2 از صفحه ی گرافن، تقریب شیب تعمیم یافته.
۷۵	شکل (۲۲-۴)	تغییرات انرژی بستگی بر حسب تغییر فاصله ی مولکول O_2 از صفحه ی گرافن، تقریب چگالی موضعی.

۷۵	تغییرات انرژی بستگی بر حسب تغییر فاصله‌ی مولکول O_2 از صفحه‌ی گرافن، تقریب شیب تعمیم.	شکل (۲۳-۴)
۷۷	تغییرات انرژی بستگی بر حسب تغییر فاصله‌ی مولکول H_2 از سطح نانولوله (۸و۰)، تقریب چگالی موضعی.	شکل (۲۴-۴)
۷۸	تغییرات انرژی بستگی بر حسب تغییر فاصله‌ی مولکول O_2 از سطح نانولوله (۸و۰)، تقریب چگالی موضعی	شکل (۲۵-۴)
۸۲	انرژی کرنش برحسب کرنش در محدوده همساز با جذب مولکول هیدروژن	شکل (۲۶-۴)
۸۳	انرژی کرنش برحسب کرنش در محدوده همساز با جذب مولکول اکسیژن	شکل (۲۷-۴)
۸۵	نحوه آرایش سلول واحد پایدارترین حالت جذب شیمیایی اتم هیدروژن بر صفحه گرافن	شکل (۲۸-۴)
۸۶	مدول یانگ نانو صفحه گرافن در حالت جذب شیمیایی اتم هیدروژن	شکل (۲۹-۴)
۸۷	مدول بالک نانو صفحه گرافن در حالت جذب شیمیایی اتم هیدروژن	شکل (۳۰-۴)
۸۸	مدول برشی نانو صفحه گرافن در حالت جذب شیمیایی اتم هیدروژن	شکل (۳۱-۴)

فهرست جدول‌ها

۱۳	برخی خواص فیزیکی و مکانیکی الماس	جدول (۱-۲)
۱۴	برخی خواص فیزیکی و مکانیکی گرافیت	جدول (۲-۲)
۱۶	برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فلورن C_{60}	جدول (۳-۲)
۲۴	مقادیر پارامترهای مختلف برای نانولوله‌های آرمچیر و زیگ‌زاگ	جدول (۴-۲)
۴۴	نتایج بدست آمده ی طول پیوندهای بهینه، ستون اول از سمت چپ. نتایج تجربی طول پیوندها، ستون دوم از سمت چپ.	جدول (۱-۴)
۴۷	مقادیر مختلف مدول یانگ سطحی ارایه شده توسط محققین مختلف	جدول (۲-۴)
۵۱	تغییرات طول پیوندی در کرنش برشی	جدول (۳-۴)
۵۷	پارامترهای شبکه و موقعیت اتمی برای کرنش‌های مختلف	جدول (۴-۴)
۷۲	انرژی و فاصله‌ی پایدارترین حالات قرار گرفتن مولکول H_2 بر روی صفحه‌ی گرافن.	جدول (۵-۴)
۷۶	انرژی و فاصله‌ی پایدارترین حالات قرار گرفتن مولکول O_2 بر روی صفحه‌ی گرافن.	جدول (۶-۴)
۷۷	انرژی و فاصله‌ی پایدارترین حالات قرار گرفتن مولکول H_2 بر روی سطح نانولوله (۸و۰).	جدول (۷-۴)
۷۹	انرژی و فاصله‌ی پایدارترین حالات قرار گرفتن مولکول O_2 بر روی سطح نانولوله (۸و۰).	جدول (۸-۴)

پیش بینی خواص مکانیکی نانو صفحات کربنی با استفاده از تئوری تابع چگالی DFT

مصطفی صادقی

در این پایان نامه به بررسی خواص مکانیکی نانو صفحات کربنی از قبیل مدول یانگ، مدول بالک، مدول برشی و ضریب پواسون به روش شبیه سازی مکانیک کوانتوم پرداخته شده است. برای این منظور، جهت محاسبه انرژی پیوندی بین اتمهای کربن از تئوری تابع چگالی استفاده شده است. در این روش یک معادله شرودینگر برای مجموعه الکترون ها و هسته های موجود در درون ساختار نوشته می شود و سپس سعی می شود به اعمال تقریب هایی این معادله شرودینگر بس ذره ای حل و کلیه خواص ساختار از جمله انرژی آن استخراج شود. علاوه بر این در این مطالعه به اثر افزایش دما، جذب فیزیکی و شیمیایی به خواص مکانیکی نانو ساختار مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج بدست آمده در حد امکان با نتایج بدست آمده در تاریخچه تحقیقات مقایسه گردیده است که همخوانی قابل قبولی بین این نتایج مشاهده می شود.

کلیدواژه: شبیه سازی مکانیک کوانتوم ، تئوری تابع چگالی ، خواص مکانیکی ، نانو صفحات کربنی.

فصل اول

معرفی نانو تکنولوژی و تاریخچه تحقیقات

فصل اول: معرفی نانو تکنولوژی و تاریخچه تحقیقات

۱-۱. مقدمه

نانوتکنولوژی محدوده‌ای از تکنولوژی می‌باشد که در این محدوده، انسان قادر است انواع ترکیبات، آلیاژها، وسایل و ابزارها و به طور کلی سیستم‌ها و سازه‌های گوناگون را در مقیاس اتمی و مولکولی و در ابعاد نانومتری^۱ طراحی کرده و به مرحله ساخت برساند. دو دهه‌ی گذشته شاهد پیشرفت بی سابقه‌ای در زمینه‌ی علم و فناوری نانو بوده است. همانگونه که تعداد فزاینده نشریات مختص به ساخت، توصیف ویژگی‌ها و کاربردهای نانو ساختارها گویای این امر است. روش ساخت در اکثر موارد، به صورت جابجا نمودن اتم‌ها و مولکول‌ها و قرار دادن آنها در موقعیت‌های مناسب است. محدوده ابعادی مورد بحث در نانوتکنولوژی عبارت است از ابعادی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر که این محدوده، بخش زیادی از محدوده ابعادی علوم مختلف را شامل می‌شود. همچنین، می‌توان نانوتکنولوژی را بر اساس اجزاء تشکیل دهنده این نام گذاری، یعنی نانو و تکنولوژی تعریف کرد. تکنولوژی در کل به معنی ساخت ابزارهای کاربردی با استفاده از قوانین علمی می‌باشد و نانومتر به معنی یک میلیارد متر است. بنابراین، نانو تکنولوژی به معنی ساخت ابزارهای کاربردی در اندازه‌های یک میلیارد متر می‌باشد. به طور خلاصه، نانوتکنولوژی شامل دستکاری مواد در حوزه اتم‌ها بوده که با قرار دادن اتم‌ها در جای خاص خود، اجازه می‌دهد تا موادی سبک‌تر، محکم‌تر، ارزان‌تر، تمیزتر و با دقت ابعادی بالاتر ساخته شوند [۱].

تعریف دیگری که می‌توان از نانو تکنولوژی ارائه نمود این است که نانو تکنولوژی شکل جدیدی از ساخت مواد به وسیله کنترل و دستکاری واحدهای ساختمانی آنها در مقیاس نانو می‌باشد. به عبارت دیگر نانو تکنولوژی تولید کارآمد مواد و دستگاهها با کنترل ماده در مقیاس طولی نانو متر و بهره‌برداری از خواص و پدیده‌های نو ظهوری است که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند. شاید این سوال در ذهن پدید آید که چه چیزی در مقیاس نانومتری وجود دارد که یک تکنولوژی برپایه آن بنا نهاده شده است. آنچه باعث ظهور نانو تکنولوژی شده نسبت سطح به حجم بالای نانومواد است. این موضوع یکی از مهمترین خصوصیات مواد تولید شده در مقیاس نانو است. در این مقیاس، مواد شروع به تغییر رفتاری می‌کنند و رفتار سطوح بر رفتار توده‌ای ماده غلبه می‌کنند. در

^۱ Nanometer

این مقیاس، برخی روابط فیزیکی که برای مواد معمولی کاربرد دارند، نقض می‌شوند و بعنوان نمونه خواص مکانیکی (مثل سختی خیره کننده و مقاومت کششی و خواص حرارتی و الکترونیکی عالی)، در این مقیاس بطور کلی متفاوت از خواص در مقیاس ماکرو خواهد بود.

۱-۲. تاریخچه نانوتکنولوژی

استفاده از نانوتکنولوژی توسط انسان، برخلاف تصور عمومی دارای سابقه تاریخی طولانی می‌باشد. در این رابطه، شواهدی مبنی بر نانو ساختاری بودن رنگ آبی به کار برده شده توسط قوم مایا وجود دارد [۲]. پس از آن، رومی‌ها از این مواد در ساخت جام‌های با رنگ‌های زنده استفاده کردند، به این صورت که آنها از ذرات طلا برای رنگ آمیزی این جام‌ها بهره می‌گرفتند. نمونه‌ای از این جام‌ها که برای نخستین بار کشف گردید، جام لیکورگوس^۱ می‌باشد که متعلق به قرن چهارم قبل از میلاد بوده و دارای ذرات نانومتری طلا و نقره است که در هنگام قرار گرفتن در نورهای مختلف، رنگ‌های گوناگونی را از خود نشان می‌دهد [۱].

در میان شاخه‌های مختلف علمی، بیولوژی اولین شاخه‌ای بود که وارد این حوزه علمی گردید. اساس کار ماشین‌های بیولوژیکی بر اساس واکنش‌های در ابعاد نانومتری می‌باشد. از مورچه، مگس و پشه می‌توان به عنوان نمونه‌ای از نانوماشین‌های طبیعی نام برد. با این وجود، داستان علمی نانوتکنولوژی چیز دیگری است. یکی از نخستین گزارش‌های علمی در این رابطه، گزارش ساخت کلویید ذرات طلا در سال ۱۸۵۷ توسط مایکل فارادی^۲ می‌باشد. بعدها از کربن سیاه به عنوان یک ماده افزودنی برای رنگ کردن و استحکام بخشی به لاستیک استفاده شد. استفاده از کاتالیست‌های با ساختار نانومتری، از ۷۰ سال پیش آغاز گردید. در اوایل دهه ۱۹۴۰، ذرات نانومتری تبخیر و ته نشین شده سیلیکا ساخته شد و در آمریکا و آلمان به عنوان جایگزینی برای ذرات ریز کربن سیاه برای مقاوم سازی لاستیک به مصرف رسید. ذرات آمورف^۳ سیلیکا، کاربردهای وسیعی را در محصولات تجاری روزمره پیدا کردند. اینگونه محصولات دارای محدوده وسیعی هستند. از پودرهای شیر خشک بدون شیر مخصوص قهوه گرفته تا لاستیک اتومبیل و فیبرهای نوری در این محدوده قرار دارند [۱]. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، پودرهای نانومتری فلزات برای ذخیره اطلاعات بر روی نوار ساخته شد. در سال ۱۹۷۶، کریستال‌های نانومتری توسط گرانکوویت^۴ و بورمن^۵، با استفاده از روش تبخیر گاز کامل تولید گردید [۳].

^۱ Lycurgus
^۲ Michael Faraday
^۳ Amorf
^۴ Granqvist
^۵ Buhrman

ریچارد فاینمن برنده جایزه نوبل فیزیک در سال ۱۹۶۵ و یکی از مشهورترین فیزیکدانان دهه ۶۰ میلادی که ملقب به پدر علم نانو تکنولوژی است. در سال ۱۹۶۰ در همایش جامعه فیزیک آمریکا طی یک سخنرانی، پیش بینی انقلابی و جذابی را بیان نمود. وی بیان کرد " فضای زیادی در پایین وجود دارد". همین جمله پایه علم نانو تکنولوژی شد. وی در آن سخنرانی این نکته را مطرح ساخت که اصول علم فیزیک چیزی جز امکان ساختن اتم به اتم اشیاء را بیان نمی کنند.

وی ایده خود را از سیستم‌های بیولوژیکی گرفت که می‌توانند بسیار کوچک و در عین حال فعال باشند. فاینمن با انجام محاسباتی نشان داد که می‌توان با استفاده از پرتو الکترونی، کل اطلاعات نسخه ۲۵۰۰۰ صفحه‌ای فرهنگ لغات بریتانیکا را بر روی یک سر سوزن جای داد. همچنین، او این مطلب را بیان نمود که به کمک حک کردن و بدون عملیات کدگذاری، می‌توان کل اطلاعات انسان که تا آن زمان به صورت کتاب در آمده بود را بر روی یک برگ حک کرد. فاینمن همچنین خطوط حکاکی شده‌ای روی یک سطح را فرض نمود که عرضی به اندازه چند اتم داشتند و تصور کرد که می‌توان این خطوط را بوسیله تابش پرتوهای الکترونی به یک ماده زیر لایه تولید نمود که این بحث، پایه و اساس تولید تراشه‌های سیلیکونی امروزی است. وی پیشنهاد کرد که می‌توان اتمهای مجزا را دستکاری کرد تا مواد و ساختارهای کوچکی با خواص متفاوت را تولید نمود [۴]. وی همچنین ساختن ابزارهای کوچک با استفاده از ابزارهای بزرگ و نیز ساختن ابزارهای بازهم کوچک‌تر را با استفاده از این ابزارها مورد تایید قرار داد [۱]. اگرچه پیش‌بینی‌های فاینمن در بین دانشمندان هم دوره‌اش از پذیرش خوبی برخوردار نشد. اما امروزه این پیش‌بینی‌ها به حقیقت پیوسته است.

۳-۱. دسته بندی نانو مواد و تاریخچه

مواد در مقیاس نانو به دسته‌های زیر قابل تقسیم می‌باشند:

۳-۱-۱. نانو لایه‌ها^۱

در عصر حاضر، تغییرات سطحی به یک فرآیند اساسی تبدیل شده است. در این مورد، روش‌هایی شامل ایجاد لایه های نازک یا پوشش‌ها بر روی سطوح، افزایش کارایی و محافظت سطوح را به همراه دارد. رسوب یک لایه نازک برای پوشش‌دهی در اکثر صنایع جایگاه مهمی یافته است. نانو لایه‌ها دارای یک ساختار نانو ذره‌ای هستند که این ساختار یا از توزیع نانو ذرات در لایه ایجاد می‌شود و یا به وسیله یک فرآیند کنترل شده، یک نانو ساختار در حین رسوب ایجاد می‌شود. فیلم‌های نانویی لایه نازک که بر روی سطح یک زیر پایه نشاند می‌شوند، عمدتاً کاربردهای الکترونیکی دارند که می‌توان به زیرلایه‌ها، خازن‌ها، قطعات حافظه،

^۱ Nanolayers

آشکارسازی مادون قرمز و راهنماهای موجی اشاره نمود [۵].

۱-۳-۲. نانو پوشش ها^۱

پوشش‌ها دارای کاربردهای متنوعی از صنایع اتومبیل گرفته تا صنایع لوازم خانگی می‌باشند. این پوشش‌ها سطوحی را که در معرض آسیب‌های محیطی مانند باران، برف، نمک‌ها، رسوب‌های اسیدی، اشعه ماوراء بنفش، رطوبت و نور آفتاب می‌باشند، محافظت می‌نماید. همچنین، پوشش‌ها قابلیت خش برداشتن، تکه تکه شدن و یا آسیب دیدگی در زمان استفاده، ساخت و حمل و نقل را دارند. با یافتن راه‌هایی می‌توان از آسیب دیدن روکش‌ها جلوگیری نمود. فناوری نانو، ایجاد نانو پوشش‌ها را پیشنهاد می‌کند. نانو پوشش‌ها حفاظتی برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی، افزایش سختی سطوح و حفاظت در مقابل عوامل مخرب محیطی می‌باشند. علاوه بر این، فناوری نانو از خش برداشتن، تکه تکه شدن و خورده شدن روکش‌ها جلوگیری می‌کند. از کاربردهای نانو پوشش‌ها می‌توان به روکش‌های ضد انعکاس در مصارف خودروسازی، روکش‌های محافظ و روکش‌های تزئینی اشاره نمود [۵].

۱-۳-۳. نانو خوشه‌ها^۲

در اوایل دهه ۸۰ میلادی، فیزیکدانان کشف کردند که اتم‌های گازی فلزی به شکل حباب‌هایی پایدار و با تعداد اتم‌های مشخصی، مجتمع می‌شوند. در دهه ۹۰ میلادی، آنها اثر مشابهی را در کار بر روی سطوح مشاهده نمودند که اتم‌های گازی می‌توانند به شکل خوشه‌هایی با اندازه‌های ویژه روی سطح بچسبند. با توجه به تحقیقات و محاسبات، محققین دریافتند که اتم‌ها، سطح را برای پیدا کردن مکانی که به کمترین مقدار انرژی برسند، جست و جو می‌کنند. آرایش‌های ۱ تا ۲ نانومتری از این خوشه‌ها، برای وسایل پیشرفته نوری و الکتریکی مناسب می‌باشند. زیرا الکترون‌های محبوس شده در این فضاها مجبور هستند که فوتون‌هایی با طول موج سفید ایجاد نمایند. اگر خوشه‌ها دارای خاصیت مغناطیسی شوند، می‌توانند برای وسایل ذخیره اطلاعات که بسیار فشرده هستند و کاتالیست‌ها برای واکنش‌های شیمیایی استفاده شوند [۵].

۱-۳-۴. نانو سیم‌ها^۳

در حالت کلی، سیم به ساختاری گفته می‌شود که در جهت طولی گسترش داده شده و در دو جهت دیگر بسیار محدود باشد. یک خصوصیت مهم این ساختارها که دارای دو خروجی هستند، رسانایی الکتریکی می‌باشد. ساخت سیم‌هایی در ابعاد نانومتری، هم از نظر علمی و هم از نظر تکنولوژیکی بسیار مورد علاقه می‌باشد. زیرا در ابعاد نانومتری، خواص غیرمعمولی از خود بروز می‌دهند. مثال‌هایی از کاربرد نانوسیم‌ها عبارتند از: وسایل مغناطیسی، سنسورهای شیمیایی، نشانگرهای بیولوژیکی و اتصالات داخلی در نانو

^۱ Nanocoating

^۲ Nanoduster

^۳ Nanowire

الکترونیک مانند اتصال دو قطعه ابر رسانای آلومنیومی که توسط نانو سیم نقره صورت می گیرد [۵].

۱-۳-۵. نانو حفره‌ها^۱

مواد با اندازه‌های حفره‌ای در محدوده نانومتری، کاربردهای صنعتی جالبی را از خود بروز می‌دهند. به دلیل ویژگی ممتاز آنها با توجه به عایق حرارتی بودن، رهاپیش مواد کنترل شده و کاربردشان، آنها به عنوان پرکننده‌هایی برای کاتالیزورها در علم شیمی، مورد توجه قرار گرفته‌اند. این گروه از مواد، پتانسیل بالایی در کاتالیست‌ها، عایق‌های حرارتی، مواد الکترودی، فیلترهای محیطی و غشاها دارا می‌باشند [۵].

۱-۳-۶. نانو ذرات^۲

نانو ذرات از ده‌ها یا صدها اتم یا مولکول و با اندازه‌های مختلف مانند کریستالی، کروی شکل، سوزنی شکل و غیره ساخته شده‌اند. اغلب نانو ذرات که به صورت تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، به شکل پودر خشک و یا به صورت مایع می‌باشند. لازم به ذکر است که نانو ذرات ترکیب شده در یک محلول آلی یا آبی که به شکل خمیری هستند نیز مورد توجه است. این ذرات در شکل‌های گوناگونی مانند کروی، ورقه‌ای، شاخه‌ای، لوله‌ای و میله‌ای یافت می‌شوند [۵].

۱-۳-۷. نانو لوله‌ها^۳

لفظ نانو لوله‌ها در حالت عادی در مورد نانو لوله‌های کربنی به کار می‌رود، هرچند که اشکال دیگری از نانو لوله‌ها همچون انواع ساخته شده از نیتريد بور یا حتی نانو لوله‌های خود آرای آلی نیز وجود دارند. نانو لوله‌های کربنی، یکی از مهمترین ساختارها در مقیاس نانو می‌باشند. این مواد، نخستین بار در سال ۱۹۹۱ توسط دانشمندی ژاپنی به نام ایجیما^۴ در درون دوده‌های حاصل از تخلیه الکتریکی کربن، در یک محیط حاوی گاز نئون کشف گردید [۶].

این ترکیبات شیمیایی، با ساختار اتمی شبیه صفحات گرافیت، از استوانه‌هایی با قطر چند نانومتر و طولی تا صدها میکرومتر تشکیل شده‌اند. از اشکال دیگر نانو لوله‌های کربن می‌توان به نانو لوله کربن تک دیواره^۵، نانو لوله کربن چند دیواره^۶، فلورن کروی^۷، فلورن کروی تو در تو، فلورن بیضوی^۸، فلورن بیضوی تو در تو و نانو تورس^۹ اشاره نمود. با کشف این نانو ساختارها، پیشرفت‌های

^۱ Nanohole

^۲ Nanoparticle

^۳ Nanotubes

^۴ Iijima

^۵ Single-walled carbon nanotube

^۶ Multi-walled carbon nanotube

^۷ Spherical fullerene

^۸ Ellipsoidal fullerene

^۹ Nanotorus

بسیار عظیمی در فناوری نانو رخ داده است. نانو لوله‌های کربنی به دلیل برخورداری از خواص منحصر به فرد مانند وزن کم، استحکام بالا، انعطاف پذیری و رسانایی حرارتی، کاربردهای بسیار متنوعی را در صنایع مختلف، در دو دهه اخیر پیدا کرده‌اند. یکی از کاربردهایی که توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف داشته، ساخت سیستم‌های نانو مکانیکی با فرکانس‌های کاری بسیار بالا در مقیاس گیگا هرتز می‌باشد. این نوسانگرها به نانو نوسانگرهای گیگا هرتز شهرت یافته‌اند. از آن جایی که میکرو نوسانگرها قادر به ایجاد فرکانس در مقیاس گیگا هرتز نبودند، نانو نوسانگرهای فرکانس بالا در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند. از جمله کاربردهای این نوسانگرها می‌توان به فیلترهای نوری فوق سریع^۱ برای سیستم‌های فیبر نوری و نانو آنتن‌ها^۲ که حساس به سیگنال‌های الکترومغناطیسی^۳ با فرکانس بالا می‌باشند، اشاره نمود [۷].

۱-۳-۸. نانو صفحه‌های گرافن:

در سال ۲۰۰۴، نووسلوو و همکارانش^۴ [۸] موفق به جداسازی یک صفحه گرافن با روشهای آزمایشگاهی شدند. که در آن زمان، استحکام بالای این ماده منحصر به فرد نوید بخش استفاده از آن در کاربردهای مختلفی از جمله نانو-کامپوزیت‌ها بود [۹]. در سال ۲۰۰۸، لی و همکارانش [۱۰] استحکام نهایی و کرنش نهایی صفحه گرافن را جدا از امکان وجود نقص در ساختار آنها به روش نانو-ایندنشن میکروسکوپ نیروی اتمی^۵ اندازه‌گیری کردند که به ترتیب مقادیر ۱۵۰ گیگاپاسکال و ۲۵٪ برای آنها بدست آمد. علاوه بر این، اندازه‌گیریهای آنها مقدار ۱ تراپاسکال را برای مدول یانگ گرافن نشان داد. بعد از آن نیک عمل و همکارانش^۶ [۱۱، ۱۲] با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی، نانو-ایندنشن صفحه گرافن دایره‌ای را همانند مرجع [۱۳] مورد بررسی قرار دادند. علاوه بر این، آنها به بررسی اثر نقص تهیجایی که به صورت تصادفی و به تعداد مختلف بر نقاط مختلف روی صفحه قرار گرفته پرداختند و دریافتند که استحکام نهایی و مدول یانگ صفحه گرافن با وجود نقوص بر روی صفحه کاهش می‌یابد. با استفاده از روش شبیه سازی مکانیک مولکولی، واشنین و همکارانش^۷ [۱۴] نانو-ایندنشن صفحه‌های گرافن دایره‌ای را با شعاع‌های مختلف و وجود نقص تهیجایی متعدد بر روی صفحه بررسی کردند که نتیجه‌ای متفاوت با نتیجه ارائه شده توسط نیک عمل و همکاران [۱۲] مشاهده کردند. با توجه به شبیه‌سازی آنها مدول یانگ در ابتدا با ایجاد نقص تهیجایی افزایش و سپس با تعدد این

^۱ Ultrafast optical filters

^۲ Nanoantennae

^۳ Electromagnetic signals

^۴ Novoselov et al.

^۵ AFM Nano-Indentation

^۶ Neek-Amal et al.

^۷ Kvashnin et al.

نقص، کاهش می‌یابد. گذشته از این، ژو و لیاو^۱ [۱۵] به مطالعه رفتار صفحه‌های گرافن دایره‌ای تحت بارگذاری جانبی-مرکزی به دو روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و المان محدود پرداختند. نتایج ارائه شده توسط این مطالعه نشانگر اختلاف عمده بین نتایج دو روش بود که نویسندگان این اختلاف را ناشی از تفاوت در روش‌های شبیه‌سازی دانستند که در این مورد حمصیزاده و همکارانش^۲ [۱۶] با ارائه مدل محیط پیوسته هم ارز سعی در کاهش این اختلاف کردند.

برای بررسی رفتار و خواص صفحه گرافن تک‌لایه روش‌های متفاوتی از جمله تئوری تابع چگالی، مکانیک کوانتومی، شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و مکانیک محیط پیوسته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با به کارگیری تئوری تابع چگالی، لیو و همکاران^۳ [۱۷] مدول یانگ را مقداری برابر ۱۰۵ تراپاسکال به دست آوردند. علاوه بر این آنها مقدار تنش و کرنش نهایی را محاسبه کرده و به ترتیب مقادیر ۱۱۰ گیگاپاسکال و ۱۹.۴٪ را برای آنها ارائه کردند. با به کارگیری مکانیک کوانتومی، یانووسکی و همکاران^۴ [۱۸] مقادیر مدول یانگ، تنش و کرنش نهایی را محاسبه کرده و به ترتیب مقادیر تراپاسکال ۰.۷۳۷، ۹۰ گیگاپاسکال و ۱۲.۳٪ را برای این پارامترها ارائه کردند. در مورد استفاده از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، ژیانگ و همکارانش^۵ [۱۹] به محاسبه مدول یانگ صفحه گرافن تک‌لایه با اندازه‌های متفاوت و تحت دماهای مختلف پرداختند. در این میان، شن و همکارانش^۶ [۲۰] مدول یانگ و مدول برشی صفحه گرافن تک‌جداره را در دماهای مختلف محاسبه کردند. از طرف دیگر، تحلیل شکست و محاسبه استحکام نهایی صفحه گرافن تک‌لایه توسط نی و همکارانش^۷ مورد مطالعه قرار گرفت [۲۱]. این محققین در شبیه‌سازی خود مشاهده کردند که صفحه گرافن در راستای آرمچیر با تنش نهایی ۲۱۰ گیگاپاسکال محکمتر از راستای زیگ‌زاگ با تنش نهایی ۱۸۰ گیگاپاسکال می‌باشد که نشان دهنده رفتار ناهمسانگرد صفحه گرافن می‌باشد. علاوه بر آن همین محققین به بررسی رفتار و خواص مکانیکی نانو-نوارها پرداختند و پدیده مشابهی را مشاهده کردند [۲۲]. با این حال، هنوز مقادیر ارائه شده توسط این محققین اختلاف قابل توجهی با نتایج آزمایشگاهی [۲۳] داشت. با توجه به اینکه نیاز به زمان زیاد برای انجام مطالعات از طریق شبیه‌سازی‌های اتمی یک نقص بزرگ این روشها محسوب می‌شود، تلاشهای بسیار زیادی در جهت ارائه مدل مناسب مکانیک محیط پیوسته در مقیاس نانو انجام شده است. بر این اساس ردی و همکاران^۸ [۲۴] و شکرپه و رفیعی^۱ [۲۵] بر اساس تئوری

¹ Xu and Liao

² Hemmasizadeh et al.

³ Liu et al.

⁴ Yanovsky et al.

⁵ Jiang et al.

⁶ Shen et al.

⁷ Ni et al.

⁸ Reddy et al.